

■ 公募情報

公募No.	2025T-85
職種	有期研究技術員
部署	ネットワーク研究所 先端ICTデバイスラボ
業務名	協創ラボにおける装置・設備類の維持管理サポート業務（神戸未来ICT研究所敷地内）
業務内容	協創ラボ（以下、ラボという）は埃の非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム（プロセス室）を備え、各種デバイス加工プロセスや測定のための設備・装置群が配備されていて、半導体材料等を用いた、様々な光・電子デバイスの試作研究開発に活用することができます。ラボには、クリーンルームを維持するための純水製造設備や高圧ガス設備、エアフィルタ・空調設備などを有しており、また金属蒸着装置やハロゲンガス（塩素やフッ素）等を用いるドライエッチング装置、露光装置、高温電気炉装置、化学ドラフト等のデバイス加工装置が設置されています。業務内容は、上記デバイス加工装置とクリーンルーム設備等の運営管理を行っていただきます。具体的には機構内外における法令に沿った諸手続きを含む管理業務、設備・装置の安定運転状況の管理、各装置のオペレーション補助（マニュアル整備含む）等を実施し、また総括責任者補佐が不在時のラボ管理スタッフとの調整を行っていただきます。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格がありません。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	<ul style="list-style-type: none"> ■ デバイス製造分野等において、装置・設備メーカーにて導入・構築経験がある、もしくはそれらデバイス加工装置等の運用経験を有すること。 ■ コミュニケーション能力：報告・連絡・相談を上司の求める時間レベルに合わせて実施できること。 ■ コンピュータを用いた表計算の活用、プレゼン・報告資料の作成ができること。 ■ 情報処理・分析ができること。（情報を収集、それらを取捨選択・並び替えた後、報告相手のレベルに合わせた情報をエクセル等でまとめる能力。） ■ クリーンルーム施設に関連して、1. 設備、2. 装置、3. 薬品、4. 高圧ガス、5. 備品（IT機器、什器）等の管理に関する知識や取り扱い経験、安全管理ノウハウを有することが望ましい。 ■ 半導体デバイス作製プロセス技術等クリーンルーム内で実施されている研究概要の習得に意欲的に取り組めることが望ましい。 ■ IT機器やソフトウェア等を用いた業務効率化に向けた検討等に関心を持って意欲的に取り組めることが望ましい。
募集人員	2人
本年度契約期間	採用日～令和8年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与（基本給）	419,000円～484,000円／月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名	未来ICT研究所 （兵庫県神戸市西区岩岡町）
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有

※ 部署名および勤務地名（業務名、業務内容の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

※ 従事する業務及び勤務地の変更範囲：原則として変更無し